⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

@公開特許公報(A)

昭64-25329

௵Int.Cl.⁴	識別記号	厅内整理番号		❷公開	昭和64年(1989	9)1月27日
G 11 B 11/10		A - 8421 - 5D			•		
C 22 C 19/00 30/00		A-6813-4K 6735-4K					
38/00 H 01 F 10/12	303 .	S-6813-4K 7354-5E	審査請求	未請求	発明の数	1	(全9頁)

9発明の名称 情報記録媒体

②特 顧 昭62-181439

经出 願 昭62(1987)7月21日

②発明 者 市原 膀 太 郎 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 研究所内 仍発 明 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 B 朗 研究所内 明 專·治 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 ⑫発 研究所内 の発 明 者 男 神奈川県川崎市幸区柳町70番地 株式会社東芝柳町工場内 虅 株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 ①出 顋 人 弁理士 鈴江 の代 理 人 外2名

明 知 曹

1. 発明の名称

情報記錄媒体

2. 特許請求の範囲

(1) 基板と、磁性合金で形成されその層面に 垂直な方向に磁化容易軸が存在する記録層及び再 生層を積層してなる磁性脳とを有し、光ピームの 照射による熱によって磁性層に磁化反転を生じさ せて情報を記録消去し、磁性層に光ピームを照射 して情報を再生する情報記録媒体において、前記 記録層及び再生層は、 Mn 1-x-y-z A D y TM₂ (ただし、AはAl, Ga, In, Sb, Bi, Te, Se, Sn, Pb及びAsから選択 された少なくとも1種の元素、DはGe, Si, C, B, P, Cu, Zn, Ti及びPtから選択 された少なぐとも1種の元素、TMはFe、Co 及びNiから選択された少なくとも1種の元素を 示し、x, y, zは夫々、0. 1≤x≤0.6. 0. 1≤y≤0.6,0.1≤z≤0.6の範囲 内である。)で示される組成を有する合金で形成

され、前記記録層が結晶質であり、前記再生層が 非晶質を主体とすることを特徴とする情報記録媒体。

(2)前紀再生層は、結晶粒径が0.1μπ以下の微細結晶粒からなる結晶質合金が非晶質合金中に分散されて形成されていることを特徴とする特許崩束の範囲第1項に記載の情報記録媒体。

(3) 前記再生層に分散される結晶質合金は、 30体積%以下であることを特徴とする特許請求 の範囲第2項に記載の情報記録媒体。

(4) 前記記録層及び再生層は、層面に垂直に 形成された柱状晶を有し、その直径が 0. 1 μ m 以下であることを特徴とする特許請求の範囲第 1 項乃至第 3 項いずれか 1 項に記載の情報記録媒体。

(5) 前記記録層は、その結晶粒の直径が 0. 1 μ π 以下であり、且つ、この結晶粒は磁化 谷易軸が層面に垂直な方向になるように配向して いることを特徴とする特許訪求の範囲第1項乃至 第4項いずれか1項に記載の情報記録媒体。

(6)前紀紀録層は、100℃以上500℃以

下の基板上に形成されることを特徴とする特許結 求の範囲第1項乃至第5項いずれか1項に記載の 情報記録媒体。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

この発明は、記録脳と再生脳とからなる2届構造の磁性脳を有し、この磁性脳に例えばレーザービームのような光ピームを照射することによってその熱により磁化反転を生じさせて情報を記録消去し、磁性脳に光ビームを照射して情報を再生する光熱磁気記録タイプの情報記録媒体に関する。

(従来の技術及びその問題点)

一般に、 酸面に垂直な方向に磁化容易軸を有すると共に、 室温よりも高いキュリー温度を有する 単性 海路は、 レーザービーム等の光ピームを 服射することによって、 数μπ又はそれ以下の 情報 記録部位を 形成することができ、 その情報を 体とすることができるので、 高密度の 光熱記録媒体として使用することが可能である。このような 強性

しかし、希土類元素を含むため、耐食性及び耐久性が悪く、また、磁気光学特性(極カー回転角及びファラデー回転角)が小さいため、再生信号のC/N比が小さいという問題点がある。

が容易に得られること等の利点がある。

一方、CoFe2O4, (Bi, Y) 3 Fe5O12 等に代表される酸化物薄膜の場合には、基板温度を600で以上の高温にして作成しなければ所望の特性を得ることができないので、基板が例えばMgAl2O4, GdsGasO12 単結晶のような特殊な材質に限定されること、また、十分な磁気光学特性が得られずに可生信号のC/N比が小さいこと等の問題点がある。

これに対して、Mn Bi及びMn Al Ge 等のMnを含む多粒晶の金属間化合物は、粒晶磁気異力性が大きいため、室温で数k On という記録す

このような光熱記録媒体の磁性層としては、TbFe、TbCo等のが土類-選移企與非晶質合金薄膜、CoFe2O4、(Bi、Y)」Fe5O12等の酸化物薄膜、 MnBi、CoPt等の多結晶合金薄膜が知られており、これらは膜面に垂直な方向に磁化容易軸を有している

上述した材料のうちTbFe、TbCo等のよ

従って、磁性層を記録層及び再生層の2層構造としても、磁性層として上述のような材料を使用している限り、光熱磁気記録タイプの情報記録媒体として特性が未だ十分とはいえない。

この免明は、かかる事情に鑑みてなされたものであって、記録特性及び再生特性が優れ、磁性的の安定性が高く、高密度及び高感度の光磁気メモリに適した情報記録媒体を提供することを目的と

する。

「危明の構成」

(問題点を解決するための手段)

この発明に係る情報記録媒体は、基板と、磁 性合金で形成されその層面に垂直な方向に磁化容 **呉軸が存在する記録層及び再生層を積隔してなる** 碓性層とを有し、光ピームの照射による熱によっ て磁性層に磁化反転を生じさせて情報を記録消去 し、磁性層に光ピームを照射して情報を再生する 情報記録媒体であって、前記記録層及び再生層は、 M n _{1-x-y-z} A_x D_y T M_z (ただし、AはAl, Ga. (In) (Sb), Bi, (Te), Se, Sn, P b 及び A s から選択された少なくとも1 似の元 **業、DはGe)Si, C, B, P, Cu, Zn,** Ti及びPtから選択された少なくとも1種の元 煮、TMはFe,Co,Niから選択された少な くとも1程の元米を示し、x、y、zは夫々、 $0.1 \le x \le 0.6, 0.1 \le y \le 0.6,$ 0. 1≤2≤0. 6の範囲内である。) で示され る組成を有する合金で形成され、前記記録層が結

で、再生信号の C / N が高く、 優れた再生特性を示す。また、記録勝に適用した同じ組成の結晶質合金は保磁力が高く、 優れた記録特性を示す。 更に、これらの組成は安定性が高い。

(実施例)

以下、季付関面を参照してこの発明の実施例について具体的に説明する。

 晶質であり、前記再生層が非晶質を主体とすることを特徴とする。

この場合に、再生層が、 0 . 1 μ m 以下の微期 結晶粒からなる結晶質合金が非晶質合金が 3 0 体 して形成されると共に、この結晶質合金が 3 0 体 積%以下になるようにしてもよい。また、記録層 及び再生層の微細結晶は層面に垂直に形成された 住状晶を有し、この柱状晶の直径が 0 . 1 μ m 以 下であることが好ましい。 更に、記録層を形成す る結晶質合金の結晶粒径が 0 . 1 μ m 以 る結晶粒が 唯化容易軸が 層面に対して垂直にな るように配向していることが好ましい。

(作用)

この発明においては、記録脳と再生脳とを夫々的述の組成の結晶質層及び非晶質で形成した。これらをこのような組成にすることにより良好な記録特性及び再生特性を得ることができる。即ち、再生層に適用したMn_{1-x-y-z} A_x D_y T M_z の組成の非晶質合金は、カー回転角及びファラーデー回転角が大きく、磁気光学効果が優れているの

SiO、SiO₂、TiO₂、SnО₂又は Bi₂О₃等の酸化物、Si₃N₄、AIN等の 窒化物で形成されており、再生層13及び記録層 14を保護すると共に、磁気光学効果をエンファ ンスする機能を有している。第3の保護層16は 高分子で形成され、再生層13及び記録層14を 酸化から保護する機能を有している。なお、これ ら保護層12.15.16は設けることが好まし いが、設けなくともよい。

再生暦13は例えば保護暦12の上に形成され
Mn_{1-x-y-2} A_x D_y T M_z の組成の非晶質合金でつくられている。 A は A l , G a , I n , 逐 と ら B i , T e , S e , S n , P b , A s から遊れたいる。 B i , T e , S e , S n , P b , A s から遊れたいる。 C れらの元素であり、これらの元素は通量添加することによりカー回転角等の低光光学特性を増加させる作用がある。 これらのに対象の含有量、即ちxの値が0.1より小さければよりの発生を増加させる作用が配置以下となって強気光学効果を増加させる作用が配置以下となって強気光学効果を増加させる作用が配置以下となって強気光学効果が低下し、且つ、熱安定性が低下しる。

従って、0.1幺x幺0.6という範囲にxを設 定する。また、DはGe, Si, C, B, P, Cu, Zn, Ti, Ptから選択された少なくと も1種の元素であり、非晶質状態を安定させると 共に、債報の再生時におけるC/N比を向上させ る作用を有する。これらの元素の含有量、即ちょ の値が0、1より小さければ記録・再生の際の無 による温度上昇によって結晶化しやすくなり再生 信号のC/N比が低下し、yがO. 6より大きけ れば磁気光学効果が低下する。従って、○、1≤ y≤0. 6という範囲にyを設定する。TMは運 移元米、即ちFe,Co及びNiから選択された . 少なくとも1種の元業であり、Mn原子とこれら の選移金属原子との間のスピン軌道の相互作用に よりファラデー回転角を増加させて再生特性を向 上させる効果がある。この値が0、1よりも小さ ければ、ファラデー回転角を増加させる効果が殆 どなく、また、ェの値が0、6よりも大きければ カー回転角を減少させてしまう。従って、0.1 ≤ z ≤ 0. 6 という範囲にz を設定する。再生層

記録圏14は例えば再生圏13の上に形成され、再生暦13と同様にMn_{1-x-y-2} A_x D_y T M_zの組成を有し、結晶質合金で形成されている。ここで、A. D. T M は再生暦13の場合と同様の元素から選択された少なくとも1種の元素であり、A. D. T Mを適量添加することにより結晶磁気

異方性 (K) を増加させることができ、高い保磁 力を得ることができる。この場合に、x、y及び ·zの彼が0.1より小さい場合には、Kの彼が小 さく記録の信頼性が低い。また、x, y及びzが 0. 6より大きい場合には、キュリー温度が低下 し、Kの値も低くなる。従ってx及びyを再生層 と同様の範囲とする。このような組成の結晶質合 金で記録層14を形成することにより、保磁力等 の磁気特性を高くすることができ、良好な記録特 性を得ることができる。また、記録職14を形成 する際には、基板11の温度が100万至500 でであることが好ましい。これにより保磁力を高 くすることができ、酸化曲線におけるヒステリシ スループの角形比を高めることができる。基板が 耐熱ガラス、セラミック又は単結晶基板であれば、 基板温度が500乃至700℃であっても同様の 特性を得ることができる。この記録路14は、基 板11をこのように加熱せずに、一旦同一組成の 非贔屓合企脳を形成し、この脳にレーザーヒーム 等を照射して加熱し、この非晶質層を結晶化して

形成しても、同等の記録特性、即ち高保強力を得ることができる。記録暦14を形成する結晶賞合金のキュリー温度は50万至250であるを適宜とが好ましく、添加するA及びDの成温度を得ることが好ましく、A及びDの成分元素を過ごとができる。また、保磁力は1又は2k0α以上であることが好ましく、A及びDの成為処理とであることが好ました。 英級とにより、所望の保 磁力を得ることができる。

記録暦14を形成する結晶質合金の結晶被径は、
0.1μm以下であり、且つ、この結晶位が、この記録暦14の磁化容易軸が層面に垂直になるように配向していることが好ましく、また、この結晶位が直径 0.1μπ以下の柱状晶で、その軸方向が磁化容易軸と一致していることが好ましい。
これにより、一層記録特性が良好なものとなり、
再生に際しても再生信号のC/N比を高めることができる。

このように構成された情報記録媒体において、

磁性層20に基板11個から記録用のレーザービームをを照射すると、再生層13及び記録層14いずれもピーム照射部位に磁化反転が生じ、情報が記録される。この場合に、前述したように記録暦14は保磁力等が大きいので、磁性層全体として良好な記録特性を示す。また、情報を記録した磁性層20に再生用のレーザービームを照射すると、再生層13の極カー回転角等の磁気光学特性が優れているので、磁性調全体として良好な再生特性を示す。

以上のように、再生属 1 3 と記録解 1 4 とを積 層して磁性層 2 0 を構成することにより、優れた 記録特性及び再生特性を得ることができる。

なお、この実施例では再生婦 1 3 の上に記録届 1 4 を形成したが、この順番は逆でもよい。また、再生届の厚みは 1 0 0 乃至 5 0 0 人程度、記録編の厚みは 1 0 0 人程度以上が適当である。 再生届 1 3 と記録届 1 4 とは、組成が同じであっても、全く異なっていてもよく、大々、磁気光学効果が大きい非晶質合金膜及び、保磁力が大きく磁化曲

次に、上述の成膜方法のうち最も一般的である RF及びDCスパッタリング法について説明する。 第2図はスパックリング袋置の機略構成図である。 第2図中30は成膜室としてのチャンパーを示し、 このチャンパー30はその個壁にガス排出ポート 31及びガス導入ポート32を有している。この ガス排出ポート31及びガス導人ポート32には 犬々バルブ33、34が設けられており、俳気量 及びガス専入量を製節してチャンパー30内のガ ス爪を耳節するようになっている。基板11は支 持装置3.4によりチャンパー30内の上部にその **両を水平にして支架される。また、チャンパー** 30内には、基板11に対向するようにターゲッ ト35が支持台36の上に設けられている。この ターゲット35は再生層及び記録層を成隣する場 合には、複合ターゲット又は合金ターゲットとし、 保護層を形成する場合にはその組成とする。この クーゲット35には、電厰37が接続されており、 この電板37によりターゲット35に所定出力の パワーが印加されることによりスパッタリングさ

線のヒステリシスループの角形比が高く適度のキュリー温度を有する結晶質合金膜であればよい。

このような再生層13及び記録層14はRFス パッタリング法、DCスパッタリング法、マグネ トロンスパッタリング法、イオンピームスパッタ リング法、エレクトロンピーム滋奇法、クラスタ - ピーム法、分子線エピタキシー法、 C V D 法等、 通常使用されている膜形成方法で作成することが できる。この場合に、非胡賀合金麟は基板温度を 100℃以下にすることが好ましく、結晶質合金 膜は基板温度を100万至500℃にすることが 好ましい。なお、茶板温度を高くして精品質合金 膜である記録勝14を成膜する場合には、非品質 合金膜である再生層13は、記録層成膜後にその "上に成蹊することが好ましい。再生脳13を形成 した後に、その上に記録層14を形成する場合に は、基板温度を高くせずに再生層及び記録層をい ずれも非晶質状態で成膜し、記録層14の部分の みにレーザービーム等を照射して加熱し、結晶化 させることが行ましい。

れるようになっている。なお、この電廠37は RF電廠及びDC柑瀬を兼備えているものが好ま しく、これらを各層によって使い分けることが好ましい。

このようなスパッタリング装置においては、先ず、パルブ33を調節しつつガス排出ポート31から排気して、チャンパー30内を例えば1×10~7Torr 以下にし、次いで、パルブ34を調節しつつガス導入ポート34から高純度アルゴンガスをチャンパー30内に導入してチャンパー30内を例えば3×10~2Torr にする。その後、電脳37から例えば300w程度のRFパワーをターゲット35に印加してスパッタリングは、生板11上に所望の層を形成する。この情報にはなる。

次に、この実施例の情報記録媒体を実際に作成して試験した試験例について説明する。この 試験例では賠償成を第1図のものと関撻にした。 基板11としてポリメチルメタクリレートを使用

し、 その上に Sig Na 保護暦12、 Mn Al Ge Co非晶質合金の再生層 1 3 及び MnCuBiFe多結晶合金の記録層14からな る磁性的20、Sin Na 保護図15及び高分子 保護層16をこの断番に形成し、光熱磁気記録タ イブの情報記録媒体サンブルを作成した。高分子 保護層16以外は、前述したスパッタリング装置 にて成膜した。磁性層20のうち再生層13の成 膜においては、1000AのSi, N.4 保護脳 12を成膜した後、ターゲットとして直径が5イ ンチのMn板の上に、薄い板状のA1, Сe, Coチップを所定数量裁置して所望の組成になる ようにした複合ターゲットを使用し、厚さが 500人になるように成膜した。このようにして 形成された再生層13のX線回折パターンを調べ、 た結果、一部結晶質の回折線が観察されたが、大 部分は非晶質であった。また、可生層の組成を分 析した結果、Mn_{0.2} Al_{0.3} Ge_{0.3} Co_{0.2} であった。更に、磁場中で偏光装置を使用して磁 気カーヒステリシスループを測定したところ、こ

の層は層面に垂直方向に磁化容易軸が存在することが確認され、また、極カー回転角は測定波長 (入)が633 nmにおいて1.0°と大きい値を示し、保磁力は25 でにおいて4000 cであった。また、熱分析法(DSC)又は四端子法により結晶化温度を測定したところ、470 でであり、熱的安定性が高いことが確認された。

記録暦14の成膜においては、河生の成膜後、 直径5インチのMn板の上に、汚い板状のCu、 Bi、Feチップを所定数量被置して所引いる。 になるようにした複合ターが膜した。こののように が1000人になるように成膜した。このように して形成された記録器14のX線回折パターンを 割べた結果、非晶質であった。 また、記録器 14の組成を分析した結果、 Mn0.27 С u0.26 Bi0.27 Fe0.2 であった。 記録器14に 一ザービームを照射して加熱した後、記録器14 のX線回折パターンを調べた結果、立方器Mn2 Cu4 Bi4 Fe3 構造を示すと共に、このに (222)面となるように配向していた。また

記録層14の断面を電子走査顕微鏡(SEM)で 奴扱したところ、柱状晶となっており、その直径 は約400人であった。次に、は料援動型磁束径 (VSM)を用いて記録層14の磁化曲線及び磁 化の温度特性を調べた結果、この記録層は、室温 での保磁力が2 k O a 、 角形比が0 . 9 9 、キュ リー温度が210℃の垂直磁化膜であり、記録層 として十分な特性であった。また、極カーヒステ リシスループを測定した結果、この記録層14は 再生層 1 3 と同様に層面に垂直方向に截化容易軸 が存在することが確認され、橋カー回転角は、測 定波長633 nm. 830 nmにおいて、夫々 0.5°,0.43°であった。また、再生履 13個から磁性脳全体の極カーヒステリシスルー プを測定したところ、角形比が高いヒステリシス ループが得られ、保磁力が約2k0。、極カー回 転角が1、8°と非常に良好な磁気特性及び磁気 光学特性を得ることができた。このように、所定 組成の再生層と記録層とを積層して磁性層を積層 することにより、磁気特性及び磁気光学特性にお

いて相乗効果を示すことが確認された。

次に、再生層13及び記録層14を上述の組成と異なる種々の組成にして試験した結果について 愛叨する。

第 1 表は再生船 1 3 の組成とその際の極カー回転角 Φ x (deg)及び結晶化温度 T x (で)とを示すものであり、表中実施例とあるのはこの発明の特許 請求の範囲内に含まれるものを示し、比較例とあるのは特許請求の範囲外のものを示す。

第 1 表

λ -633ns

試料番号	組 成	極力一回転角 Фк (deg)	結晶化温度 Tx (で)	
(実施例)	Mn _{0.2} Al _{0.3} Ge _{0.3} Co _{0.2}	V A (UCS)	11 (0)	
1	(非爲質)	1.0	470	
2.	Mn _{0.3} Al _{0.3} Ge _{0.1} Si _{0.2} Co _{0.1}			
	(~)	1.2	510	
3.	Mn _{0.3} Pt _{0.1} Sb _{0.2} Ge _{0.1} Co _{0.4}			
	(")	0.8	420	
4.	Mn _{0.2} Cu _{0.3} Bi _{0.3} B _{0.1} Fe _{0.1}			
		0.7	450	
5.	Mn _{0.4} Sb _{0.1} Te _{0.2} Fe _{0.3}	1.3	500	
.6.	Mn _{0.3} Sb _{0.2} Pb _{0.1} Se _{0.1} Fe _{0.3}			
	(~)	1.2	490	
(比較例)				
1	Tb _{0.24} C _{0.76}	0.25	520	
2	Mn _{0.33} Al _{0.34} Ge _{0.33} (結晶質)	0.02	-	

これによれば、実施例の組成のものは、全て非品質状態であり、極カー回転角が0.7°以上と良好な磁気光学特性を示し、また、結晶化温度が420℃以上と高く、再生特性が良好であることが確認された。これに対して、比較例1のTb 0.24 C o 0.76の場合には、 結晶化温度が520℃と高いが、極カー回転角が0.25°と 小さく、比較例2のMn 0.33 A I 0.34 G e 0.33 結晶質はカー回転角が0.02°と極めて小さかった。即ち、比較例では再生特性が悪いことが確認された。

また、第2表は記録圏14の租成とその数の保 磁力(k O c) 及びキュリー温度Tc(で)とを 示すものであり、第1表と同様に実施例と比較例 にとについて示す。

ээ да

试料香号	相成	保磁力	キューリ型皮
	<u> </u>	(mo ^c)	Tc (°C)
(実施例)	Mn _{0.33} A l _{0.24} C e _{0.23} C o _{0.2}		
1.	(特品質)	2.5	245
2.	Mn _{0.27} Cu _{0.26} Bi _{0.27} Fe _{0.2}		
	(")	2.1	210
3. '	Mn _{0.2} Sb _{0.2} In _{0.1} Ge _{0.1} Fe _{0.4}		
	(~)	1.5	150
4.	Mn 0.25 S b 0.25 B 0.1 F e 0.4		
	(")	3.5	190
5.	Mn 0.4 Bi 0.2 Si 0.1 Pt 0.1 Co 0.2		
	(")	4.0	220
(比较例)			
1	Mn _{0.4} Al _{0.3} Ge _{0.3} (非品質)	0.4	90
2	Mn _{0.4} Pt _{0.2} Sb _{0.3} Ge _{0.2}		
	(~)	0.2	80

これによれば、火路例の組成のものはいずれも む品質であり、保磁力が1.5k0 以上と高く、 また、キュリー温度も150℃以上であり、記録 脳として良好な特性を示すことが確認された。これに対して、比較例1.2はいずれも非品質であ り、保磁力が低く、キュリー温度も低く、記録特 性が到いことが確認された。

以上のように、この実施例の組成範囲の非品質合金及び結晶質合金で、夫々再生層及び記録層を 形成することにより、優れた記録特性及び再生特 性を育する光熱磁気記録タイプの情報記録媒体を 得られることがわかった。

次に、一試験例における情報記録媒体サンプルの製造プロセス及び評価結果について詳細に説明する。なお、ここでは基板としてエポキシ樹脂を使用し、再生層及び記録層として、失々、MnPtSbCo非晶質合金、及び、MnAlGeCe結晶質合金を使用した場合について示し、その層構成は第1図と同様にした。

先ず、光学ヘッド用源を有する原さ1.5mm、

次に、MnPtSbCo合金ターゲットに所定値

の真流電圧を印加して、 2 分間スパッタリングし、所定和成を有する厚さ約500人の非品質MnPtSbCo再生届13を保護届12に連続して成職した。この再生届13に連続して、再生届13と同様の方法により所定組成を有する厚さ約500人の非品質MnAlGeCo膜を成験し、これをレーザービーム加熱することにより結晶化させて記録届14とした。その後、保護暦12を耐なして約1000人の厚さを有するSisN4保護暦15を形成した。保護暦15までの成膜が終了した段階で、サンプルをチャンパー30から取出し、スピンコート法

このように作製された光熱磁気記録タイプの情報記録媒体サンプルを、被長 A = 8 3 0 nmの半導体レーザー装置、フォーカシング及びトラッキングサーボ系、信号検出系を備えた光学記録再生シ

により保護脳15の上に高分子保護脳(封止脳)

16を形成し、再生勝13及び紀録勝14を含む

多崩体が大気と接触しないようにした。

直径305mmの円板状のエポキシ樹脂基板 11を射出成形により作製し、表面をフレオ ン洗净した後、前述した第2図に示す装置の チャンパー30内にセットした。ターゲット35 としては、MnPtSbCo合金ターゲット、 M n A l G e C o 合金ターゲット及びSia N 4 ターゲットを準備し、前述した層の順番に順次ス パッタリングできるようにチャンパー内に配置し ておいた。この状態で、ガス導入用及び排気用の バルブ34.33を製節してチャンパー30内を 1×10⁻⁷ Torr 以下にした後、チャンバー 3 0 内に高純度のアルゴンガスを 1 0 sec mの液量 で導入し、チャンパー30と排気用のクライオポ ンプ(図示せず)との間のゲートバルブ(図示せ ず)の開度を調節してチャンバー30内を5× 10⁻³ Torr に保持した。次に、基板11を図 示しない回転装置にて回転させつつ、Sia Na ターゲットに500WのRFパワーを印加して 20分間スパッタリングし、基板11に約

持開昭64-25329(9)

基板が不透明なものでよく、基板としてアルミニウムのような金属、樹脂の上にセラミック又は金属をコートしたようなもの等も使用することができる。また、再生層と記録層とは、必ずしも明確な場界を有する2層に分離されている必要はなく、再生層から記録層に亘って連続的に組成が変化していてもよい。

[危明の効果]

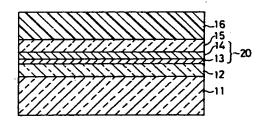
この発明によれば、磁性階を、Mn l-r-y-z
Ax Dy TMz の組成からなる非晶質合 Ax Dy TM Z の組成からなる非晶質合 Ax Dy 記憶の By Ex By

めて安定であるから、所生信号レベルが低下しない。 従って、光熱磁気記録タイプの情報記録媒体として、極めて良好な特性を得ることができる。
4. 図面の簡単な説明

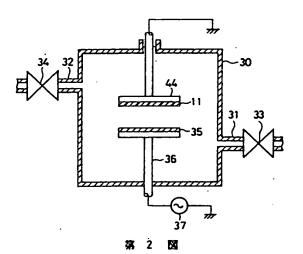
第1 図はこの売明の実施例に係る情報記録媒体を示す断面図、第2 図はこの発明の実施例に係る情報記録媒体を製造するスパッタリング装置の機略構成図である。

1 1; 基板、12, 15, 16; 保護屬、 13; 再生屬、14; 記錄屬、20; 磁性層。

出願人代理人 弁理士 给证武彦



第 1 図



-187-

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.